

エレクトロニクス部会ニュース

Vol. 6, No. 1 (通巻 No. 29)

平成 25 年 5 月 8 日(水)

部会ニュース Vol. 6, No. 1 (通巻 No. 29) をお届けします。内容は**次回幹事会**のご案内、**平成 25 年度第 1 回幹事会**の議事概要です。

第 1 回幹事会の主な議事内容は、**平成 24 年度決算**、**平成 25 年度シンポジウム**、**第 45 回秋季大会**、**第 4 回マイクロプロセッシング研究討論会**、等についてです。

(1) 平成 25 年度第 2 回幹事会

標記会議を次の要領で開催します。どうぞご出席ください。

1. 日時： **平成 25 年 6 月 13 日(木) 14:00~17:30**
2. 場所： 住友ベークライト(株)会議室
3. 議題： 25 年度シンポジウム
化学工学会第 45 回秋季大会
第 4 回マイクロプロセッシング研究討論会 等

(2) 平成 25 年度第 1 回幹事会

日時：4 月 26 日(金) 14:00-17:30

場所：住友ベークライト(株)会議室

出席者：羽深、三平、近藤、荻野、高木、高橋、丸中、横澤、渡辺、石井、中村、北野

主な議事内容は次の通りです。

1. 平成 24 年度決算

資料 1 を御覧下さい。平成 24 年度は収入 147 万円、支出 138 万円で、9 万円の黒字でした。従って本年度への繰り越しは 9 万円増加して 17 万円でした。



左から中村、横澤、丸中、渡辺、石井各幹事。

2. 第 78 年会

平成 25 年 3 月 17 日(日)~19 日(火)大阪大学豊中キャンパスで化学工学会第 78 年会が開催されました。セッション「エレクトロニクス」は 17 日(日)13:00~16:40 に開催されました。講演は 11 件、参加者数は 30 名で活発な質疑応答がありました。

3. 平成 25 年度シンポジウム

渡辺幹事より「**タッチパネル**」について原案の説明があり、議論の結果 6 テーマ程度(総論、透明導電膜、電極形成技術、フィルムセンサー、インセル技術、パネル面清浄技術等)を取り上げてはどうかということになり、具体的な講演者候補を当てることになりました。なお、**開催日時は暫定的に平成 25 年 10 月 9 日(水)**、**場所は東工大としましたが、これは変更されるかもしれません**。次回幹事会でさらに詳細を審議することになりました。

4. 第45回秋季大会

標記大会が平成25年9月16日(月)～18日(水)、岡山大学津島(東)キャンパスで開催されます。講演申込の締め切りは5月13日(月)です。講演は<http://www3.scej.org/meeting/45f/>から申し込みが出来ます。どうぞ申し込みをお願い致します。

5. 第4回マイクロプロセッシング研究討論会

平成25年5月17日(金)13:30-16:45(交流会 17:00-19:00)住友ベークライト株式会社で開催します。なお、講演の一部が変更になっています。資料2を御覧下さい。本研究討論会は、エレクトロニクス部会の研究報告会も兼ねています。現在参加者数が少ないようですので、どうぞ参加申込方よろしくようお願い申し上げます。

(3) 行事予定

1. 第4回マイクロプロセッシング研究討論会

日時：平成25年5月17日(金)13:30-19:00
場所：住友ベークライト株式会社 20階会議室
資料2を御覧下さい。

2. 化学工学会第45回秋季大会

日時：平成25年9月16日(月)～18日(水)
場所：岡山大学 津島(東)キャンパス

3. 化学工学会第79年会

日時：平成26年3月18日(火)～20日(木)
場所：岐阜大学

資料1

平成24年度決算(平成24年3月1日～平成25年2月28日)

(単位：円)

科目・内訳	23年度	24年度
I. 事業活動収支の部		
1. 事業活動収入		
①会費収入	925,000	845,000
部会法人会員会費	800,000	450,000
個人賛助会員会費	125,000	95,000
法人賛助会員会費		300,000
②事業収入	155,500	495,000
シンポジウム収入	155,500	495,000
③雑収入	1,000	0
④利息収入	514	511
⑤他会計からの繰入金	130,000	131,000

化学工学会本部から繰入	130,000	131,000
秋季大会還付金収入		
事業活動収入計	1,212,014	1,471,511
2. 事業活動支出		
①事業費支出	748,076	453,715
シンポジウム支出	478,584	384,271
研究討論会支出	269,492	69,444
②管理費支出	562,102	930,811
会議費	393,198	543,704
旅費交通費		116,180
通信運搬費	50,250	42,840
消耗品費	23,560	4,400
印刷製本費	69,704	216,252
雑費	25,390	7,435
人件費（アルバイト）	0	0
③他会計への繰出金	0	0
化学工学会本部への繰出	0	0
事業活動支出計	1,310,178	1,384,526
3. 事業活動収支差額	-98,164	86,985
Ⅱ. 投資活動収支の部		
1. 特定資産取崩収入	0	0
2. 特定資産取得支出	0	0
3. 投資活動収支差額	0	0
当期収支差額	-98,164	86,985
前期繰越収支差額	178,688	80,524
次期繰越収支差額	80,524	167,509

資料 2

第 4 回マイクロプロセッシング研究討論会のご案内

「第 4 回マイクロプロセッシング研究討論会」を下記の要領で開催いたしますので、ご参加下さい。

本研究討論会は、電子材料プロセス工学、電気化学プロセス工学に関する技術のうち、『**微細加工技術に関連する化学工学的な研究**』に的を絞った研究討論会です。また、化学工学会エレクトロニクス部会の**研究報告会**も兼ねています。

討論会の形式は、今までと同様**ディスカッション主体**（別名：ワイガヤ形式）とし、単なる講演者からフロアへの一方通行ではなく、フロアの人たちも講演者と一緒になって、当面する技術課題について議論する場です。活発な議論をお願い致します。

記

日時 平成 25 年 5 月 17 日(金) 13:30 - 19:00

場所 住友ベークライト株式会社 20階会議室

〒140-0002 東京都品川区東品川二丁目5-8 (天王洲パークサイドビル)

Phone: 03-5462-4257

地図は <http://www.sumibe.co.jp/company/offices/index.html> を御覧ください。

講演

13:30 - 14:30

動的モンテカルロ法によるLSI配線用銅めっきの分子シミュレーション

金子 豊(京大)

14:30 - 15:30

新規な塗布法による高結晶性有機半導体薄膜の作製と高精細パターンニングへの応用

井川 光弘(産総研)

15:30 - 15:45 休憩

15:45 - 16:45

微小流路型反応器とフローセル型EQCMによる非定常状態での銅めっき用添加物挙動の解析

齊藤 丈靖(大阪府大)

17:00 - 19:00 交流会

参加費：無料 [ただし、交流会 3,000円(当日お支払い下さい。)]

連絡先：荻野 文丸 メールアドレス fyogino@cameo.plala.or.jp

参加申し込み：次の様式に従ってご記入のうえ、上記連絡先のメールアドレスに送信して下さい。

参加申し込み締め切り：平成25年4月15日(月)

「第2回マイクロプロセッシング研究討論会」参加申込書

氏名：東京 太郎 (トウキョウ タロウ)

所属：三井ベークライト株式会社 生産技術部 電子部品課

メールアドレス：tokyo@sanbe.ac.jp

電話：03-123-4567

会員資格：エレクトロニクス部会個人会員

(エレクトロニクス部会個人会員、エレクトロニクス部会法人会員、化学工学会会員、その他、からお選び下さい。)

交流会：参加 or 不参加